PRODUCTION OF CROSSLINKED POLYOLEFIN MOLDING

Patent Number: JP4185651 Publication date: 1992-07-02

Inventor(s): MIYATA HIROYUKI; others: 04

Applicant(s): FUJIKURA LTD Requested Patent: JP4185651

Application Number: JP19900317459 19901121

Priority Number(s):

IPC Classification: C08J3/28; C08J7/00

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PURPOSE:To obtain a crosslinked polyolefin molding improved in the dispersion of degree of crosslinking in the direction of the thickness by irradiating a crystalline polyolefin with various ultraviolet rays of different wavelengths under specified temperature conditions.

CONSTITUTION: The objective molding is obtained by irradiating a crystalline polyolefin with various ultraviolet rays of different wavelengths under the conditions of a temperature equal to or higher than the crystalline melting point of the crystalline polyolefin. When the crystalline polyolefin is at a temperature equal to or higher than its crystalline melting point, its entire crystalline part is in a molten state, and the transparency is good. Therefore, the markedly improved transmission efficiency of ultraviolet rays increases the crosslinking efficiency. Polyethylenes such as low-density polyethylene, high-density polyethylene, linear polyethylene, ultralow-density polyethylene and ultrahigh-molecular- weight polyethylene are particularly desirable as the crystalline polyolefins because they can give moldings of high crosslinking efficiency.

⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

❸公開 平成4年(1992)7月2日

◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平4−185651

⑤Int. Cl. 5 識別記号 庁内整理番号 C 08 J 3/28 CES 7918-4F 7/00 CES 7258-4F 3 0 4 7258-4F 7107-4 J

審査請求 未請求 請求項の数 7 (全5頁)

9発明の名称 架橋ポリオレフイン成形物の製法

②特 願 平2-317459

②出 願 平2(1990)11月21日

@発 明 者 宫 H 東京都江東区木場1丁目5番1号 * **フ** 藤倉電線株式会社内 @発 明 者 丹 羽 利 夫 東京都江東区木場1丁目5番1号 藤倉電線株式会社内 @発 明 者 谷 \blacksquare 光 隆 東京都江東区木場1丁目5番1号 藤倉電線株式会社内 ⑫発 明 者 橊 享 高 東京都江東区木場1丁目5番1号 藤倉電線株式会社内 @発 明 者 숲 田 温 生 東京都江東区木場1丁目5番1号 藤倉電線株式会社内 包出 願 藤倉電線株式会社 人 東京都江東区木場1丁目5番1号 個代 理 人 弁理士 志賀 正武 外2名

明細膏

1. 発明の名称

架橋ポリオレフィン成形物の製法

2. 特許請求の範囲

- (1)結晶性ポリオレフィンに、その結晶性ポリオレフィンの結晶融点以上の温度条件で、波長の異なる多種類の紫外線を照射することを特徴とする架構ポリオレフィン成形物の製法。
- (2)結晶性ポリオレフィンと光増感剤からなる成形物に、その結晶性ポリオレフィンの結晶融点以上の温度条件で、波長の異なる多種類の無外線を照射することを特徴とする架橋ポリオレフィン成形物の製法。
- (3)結晶性ポリオレフィンと光増感剤と架橋助剤からなる成形物に、その結晶性ポリオレフィンの結晶を以上の温度条件で、波長の異なる多種類の集外線を照射することを特徴とする架橋ポリオレフィン成形物の製法。
- (4)請求項(1)ないし(3)のいずれかに記載の架

橋ポリオレフィン成形物の製法において、集外線 照射に用いる光源が高圧水銀灯とメタルハライド 灯であることを特徴とする架橋ポリオレフィン成 形物の製法。

- (5)成形物が電線、ケーブルの被覆物である請求項(1)ないし(4)のいずれかに記載の架橋ポリオレフィン成形物の製法。
- (6)成形物がチューブ、パイプなどの簡状物である請求項(1)ないし(4)のいずれかに記載の架橋ポリオレフィン成形物の製法。
- (7)成形物がフィルム,シートなどの平板状のものである請求項(1)ないし(4)のいずれかに記載の架橋ポリオレフィン成形物の製法。

3. 発明の詳細な説明

【 産業上の利用分野 】

この発明は、集外線照射架橋法によって架橋ポリオレフィン成形物を製造する方法に関する。

【従来の技術】

ポリエチレンなどに代表されるポリオレフィン の架橋方法としては、 電子線などによる放射線架 橋や有機過酸化物による化学架橋などが知られて

放射線架橋は、架橋効率が良いが、放射線の透 過能率の関係で、厚さがlan程度以下の薄肉の成 形品に限られ、また設備費用が高み、操作も危険 を伴う欠点がある。

化学架橋は、厚肉の成形品にも適用可能である が、架橋に時間を要し、また加熱加圧のための架 橋設備が必要となる。また、有機過酸化物を添加 したポリオレフィン組成物を押出成形、射出成形 する際、有機過酸化物の一部が分解し、いわゆる スコーチなどが生成して成形装置の長時間運転に 支障を来すことがある。

また、絶縁電線の分野では、シラン架橋法が知 られている。このものでは、水との反応によって 架橋反応を行わせるため、絶縁層などの被覆の厚 さが3~4 mm以上となると水の漫透が遅く、架橋 電気的特性が十分でないなどの不都合がある。

一方、紫外線照射による架橋については、紫外

ものである。

【作用】

レフィンはその結晶部分が全て融解状態にあり、 透明性が良好になる。このため、集外線の透過効 率が大幅に向上し、架橋効率が増加する。

ここで、集外線照射による架橋効率は、まず被 照射体の光の吸収程度により決定される。

一般に光の吸収は次式で表される。

 $A = \varepsilon \cdot d \cdot C$

A:奶皮膏(無次元)

ε:光增感剤の分子吸光係数(1/mol·cm)

d: 試料厚(ca)

C:開始剂濃度(mol/1)

上式から明らかな通り、試料厚と開始剤濃度を 一定とすると、分子吸光係数(ε)が大きい程、吸 収量は大きくなる。

この分子吸光係数は物質に固有の値であり、例 えば、ベンゾフェノンでは、ε = 18900(λ)= $2.5.2 \, \text{nm}$), $\varepsilon = 1.5.6 \, (\lambda = 3.3.1 \, \text{nm})$ τ δ δ .

線硬化型塑料やフォトレジストなどの分野で実用 化されている。

しかしながら、ポリエチレンなどの結晶性ポリ オレフィンに対する紫外線照射による架橋につい てはいまだ実用化されていない。

一方、本発明者等は、先に結晶性ポリオレフィ ンに、その結晶融点以上の温度条件で紫外線を照 射することで、結晶性ポリオレフィンを効率よく 紫外線架橋できることを知見し、その実用化を進 めている。

【 発明が解決しようとする課題 】

しかしながら、前記方法によって厚肉のものを 短時間で架橋させると、紫外線が照射される表面 層の架橋は進み易く、厚さ方向に架橋度のバラツ キが生じ易いという可能性がある。

【 課題を解決するための手段 】

本発明は前記課題を解決するためになされたも に長時間を要する。また、微量の水分が残留し、 ので、結晶性ポリオレフィンからなる成形物に、 その結晶性ポリオレフィンの結晶融点以上の温度 冬件で、皮長の異なる多種類の生外線を照射した

尚、えは、吸収ピークの集外線波長である。

ところで、紫外線等の光において、波長が長い 結晶融点以上の温度においては、結晶性ポリオート 程、透過性が大きいことはよく知られている。従っ て、肉厚なものを架橋(重台)させる場合には、長 波長側の紫外線を吸収させることが不可欠である。 また、集外線照射架橋(重台)の場合は、空気中の 酸素禁止作用が存在し、架橋阻害がある為に、表 面付近での架橋(重合)効率を高める必要がある。

> 本発明では、長波長の紫外線スペクトルを多く もつ光顔と短波長の紫外線スペクトルを多くもつ 光原を併用することで、前記課題を解決したもの である。

以下、この発明を詳しく説明する。

この発明で用いられる結晶性ポリオレフィンと しては、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリブ テン-1、オリー4-メチルペンテン-1、エチ レン・プロピレン共重台体などのエチレン共重台 体などがあるが、なかでも低密度ポリエチレン、 高密度ポリエチレン、直鎖状ポリエチレン、超低 密度ポリエチレン、超高分子量ポリエチレンなど

のポリエチレンが、架橋効率が高いものとなって 好ましい。勿論、これらの混合物であってもよい。

この結晶性ポリオレフィンは、光増感剤との混合物として、種々の成形手段によって成形物とされる。この混合物には、さらに架橋助剤あるいはこの架橋助剤と紫外線吸収剤を混合して、成形物とすることもできる。

ここで用いられる光増感剤としては、ベンゾフェ ノン、4-クロロベンゾフェノン、2-クロロベ ンゾフェノン、4,4'-ジクロロベンゾフェノン、 ヘキサクロロベンゾフェノンなどのベンゾフェノ ン類や2-ベンジル-2-ジメチルアミノ-1-(4-モルフォリンフェノール)-ブタノンやクロ レンディックアンハイドライド、「サンドリー1 000」(商品名:モンサント社製)などが用いられる。

この光増感剤の配合量は、結晶性ポリオレフィン100重量部に対して0.2~3重量部程度が 好ましく、0.2重量部未満では架橋率向上効果 が得られず、また3重量部を越えると過剰となっ

るものの照射された紫外線が紫外線吸収剤に吸収される度合が大きくなり、架橋効果が低下し、好ましくない。

また、上記光増感剤、無外線吸収剤および架橋助剤以外に、テトラキスー〔メチレンー3ー(3'・5'ージ第3ブチルー4'ーヒドロキシフェニル)プロピオネート〕メタンなどの老化防止剤等の照射時の温度条件下で透明性を損なわない添加剤、充増材を適宜配合することができる。さらに、照

て、架橋後の成形物の電気的特性、機械的特性等 が低下して好ましくない。光増感剤の配合により、 架橋効率が格段に向上し、短時間で架橋を高いレ ベルまで持っていくことが可能となる。

また、紫外線吸収剤としては、フェニルサリチ レートなどのサリチル酸誘導体、2-(2'-ヒド ロキシー5-メチルフェニル)ベンゾトリアゾー ルなどのベンゾトリアゾェル類、2~ヒドロキシ ベンプフェノン、2~ヒドロキシ~4~メトキシ ベンソフェノン、2-ヒドロキシー4-オクトキ シベンゾフェノン、2,2'-ジヒドロキシー4ー メトキシフェノンなどのヒドロキシベンゾフェノ ン類などが好適に用いられる。例えば、フェニル サリチレートは320na以下の集外線を吸収する もので最適である。この紫外線吸収剤の配合量は、 結晶性ポリオレフィン100重量節に対して0. 05~1重量部の範囲で決められる。配合量が 0. 05 重量部未満では紫外線照射時の結晶性ポリオ レフィンの劣化を防止する能力が低く、一方1重 量部を越えると集外線劣化を制御することはでき

財時の温度条件下で発泡する4.4 オキシビスベンゼンスルホニルヒドラジド、アゾジカルボンアミドなどの発泡剤を添加することもでき、これによれば発泡架構成形物を製造することができる。

また、結晶性ポリオレフィンと光増感剤との混 合物あるいは、これに紫外線吸収剤もしくはさら に架橋助剤が添加された混合物の成形手段として は、従来から結晶性ポリオレフィンの成形に用い られている種々のものが適用できる。成形物の形 態がシートやフィルムあるいはチョーブやパイプ などであれば通常の押出成形機による押出成形が 用いられる。また、成形物が電線やケーブルなど の被覆物、例えば絶縁体やシースなどの場合には、 クロスヘッドダイを装着した押出機による押出被 覆法やテープを巻回する方法などが用いられる。 さらに、通常の射出成形法によって成形物として もよい。ただし、形状が複雑な成形物では、紫外 線照射時に結晶融点以上に加熱されるため、その 形状が崩れることになるため、適切ではないが、 紫外線照射時において、紫外線透過性を有しかつ

耐無性を有する材料、例えば石英ガラスなどからなる型の内部に成形物を収容するなどの方策を講ずれば、複雑な形状のものであってもよい。また、成形品の肉厚は、形状がシート状のものでは10~15mmが上限となる。勿論、無外線の強度(エネルギー密度)や照射時間を大きく、長くすれば、さらに肉厚の成形物でもよいが、結晶性ポリオレフィンの紫外線による劣化も同時に進行するので注意が必要である。

次いで、このようにして得られた成形物をその 結晶性ポリオレフィンの結晶融点以上の温度条件 で紫外線を照射する。

この温度条件は、原則として結晶融点以上とされるが、好ましくはこの結晶融点よりも10~20で程度高い温度とされる。しかし、あまりに高い温度では結晶性ポリオレフィンの無劣化が進んで望ましくない。成形物が1種以上の結晶性ポリオレフィンからなるものでは、その温度条件を最

できる。

このような条件での無外線照射によって、例えばポリエチレンでは約90%までの架橋密度を持つ程度にまで架橋でき、また厚さが3mm程度のポリエチレンのシートでは10~30秒で架橋が行なわれる。

も高い結晶融点以上とする。

また、紫外線の照射条件としては、波長が20 0 na以下でない線原を用いる。

そのためには、高圧水銀灯(波長城 2 5 0 ~ 6 0 0 nm)やメタルハライド(波長城 2 0 0 ~ 6 0 0 nm)が適している。

本発明では、相対的に短波長側に無外線スペクトルを多くもつ高圧水銀灯と長波長側に無外線スペクトルを多くもつメタルハライドを併用するものである。

また、その強度(エネルギー密度)は、10°~10°(アインシュタイン/cm°・分)の範囲が望ましい。照射時間は、架橋密度、成形品の厚さなどによって変わり、通常は10~60秒程度であるが、この範囲に限られるものでなく、例えば成形品の表面部のみを架橋するものであたば、さらに短時間であってもよい。

さらに、成形物の形状がシートやフィルムなど の平板状のものでは、その両面側に集外線光顔を 配すれば肉厚の成形物を短時間に架橋することが

架橋後の成形物は、自然空冷、水冷などの冷却 手段によって冷却されて架橋成形物となる。

このような架橋ポリオレフィン成形物の製法に おいては、結晶性ポリオレフィンが完全に無定形 で透明性が良好な状態で紫外線の照射を受けるた め、集外線がよく吸収かつ透過され、成形物の深 節にまで到達して均一に架橋が行われる。また、 結晶融点以上となっているので、ポリマー分子の 動きが活発となっており、架橋反応が一層速やか に進行する。特に、光増感剤を添加することで、 その増感作用で光エネルギーの利用効率が向上し、 架橋反応が促進され、架橋助剤を添加したもので は活性基の濃度が増加してポリマー分子鎖間の反 応を促すことになる。また、紫外線吸収剤の作用 により、紫外線による結晶性ポリオレフィン自体 の光分解が最小限に抑えられ、若干の架構率の低 下はあるものの光分解に伴う成形物の着色や機械 的強度等の低下が防止できる。

以下、具体例を示して作用効果を明確にする。 【 実施例 】

第 1 表

メルトインデックス (MI)が1の低密度ポリエチレン100重量部に対し、光増感剤として4-クロロベンプフェノンを1重量部、架橋助剤としてトリアリルイソシアヌレート1重量部添加し、断面積100mm*の導体上に押出機により160℃の温度で絶縁体を厚さ3mmに被覆した。

押出被覆後、絶縁体温度が 1 5 0 ℃以上に保持されている条件下で紫外線照射した。この際の紫外線照射は、高圧水銀灯 (1 2 0 w/cm)を 0 ~ 1 0 秒、メタルハライド灯 (1 2 0 w/cm)を 0 ~ 1 0 秒とした。

集外線照射後、冷却槽に導き、絶縁電線を得た。 得られた各絶縁電線の内層、中層、外層の各架 橋度を調べ、結果を第1表に示した。

以下余白

· A:高圧水銀灯

B:メタルハライド灯

第1表の結果から、高圧水銀灯とメタルハライ ド灯からなる紫外線スペクトルの最多波長領域の 異なる紫外線を光源に併用することで、内層、中

層、外層共に均一な架橋度の絶縁体を得ることが できることが認められる。

【発明の効果】

以上説明したように、本発明の架橋ポリオレフィン成形物の製法は、結晶性ポリオレフィンの結晶とポリオレフィンの結晶とは、カーに高い架橋密度で、短時間で架橋させることができる。

出願人 藤倉電線株式会社